

EUV lithography 공정의 특수한 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와드립니다.

B-Cool Eltec 502

Andreas Neumann

Electronics 사업부 책임자
Blaser Swisslube AG

Blaser 기술센터에서 가공한 가스 방출 큐브안 전하고 신뢰할 수 있는 제품 및 공정의 개발을 위해

Our Liquid Tool. Your Success.

품질 관리 및 생산을 위한 요구 사항을 만족 시킵니다.

B-Cool Eltec 502

청결도 요구조건 충족

- 우수한 알루미늄 적합성 - Al 5083과 같은 민감한 합금에도 적용
- P, Si, Sn 및 Zn과 같은 주요 HIO 요소들이 포함되지 않은 조성
- 낮은 미네랄 오일 함량으로 RGA 조건 충족에 도움

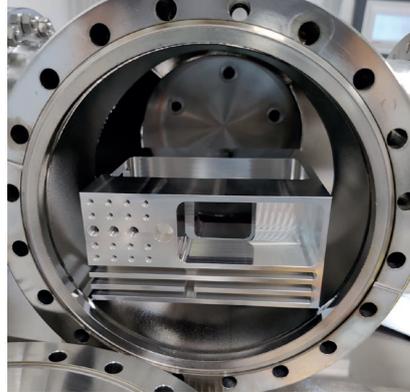
만족스러운 작업 환경

- 최상의 장비 적합성
- 탁월한 세정력으로 깨끗하게 유지되는 부품 및 장비
- 연수 및 경수 모두에 적합

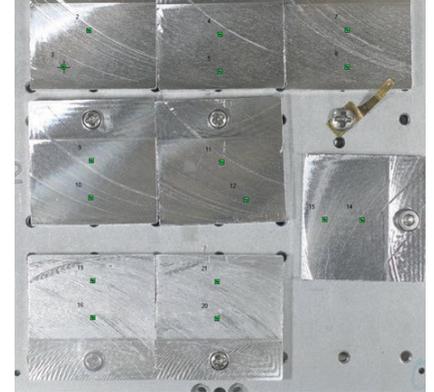
EUV lithography 공정용 부품 가공을 위해 특수하게 개발되었습니다



가공 표면: 민감한 알루미늄 합금에도 얼룩 없음



가스 방출: RGA 조건 충족에 도움



XPS: 주요 HIO 성분 없음

우리의 독창적인 Liquid Tool™이 제공하는 이익

생산성, 경제적 효율성 및 가공 품질은 귀하의 금속 가공용 선택과 품질을 좌우하는 중요한 요소입니다.

우리의 폭넓은 전문 지식과 경험, 고객 맞춤 서비스 및 탁월한 제품들은 귀하의 기계 및 공구의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 하여 소모품으로써의 절삭유가 아닌 핵심 성공 요소인 Liquid Tool로 전환할 수 있도록 도와드립니다.

시도해 보세요. 가치가 있습니다.

blaser.com/bcooleltec502



Our Liquid Tool. Your Success.